

アプリシヤス® C300

Applicious C300

物性

Physical properties

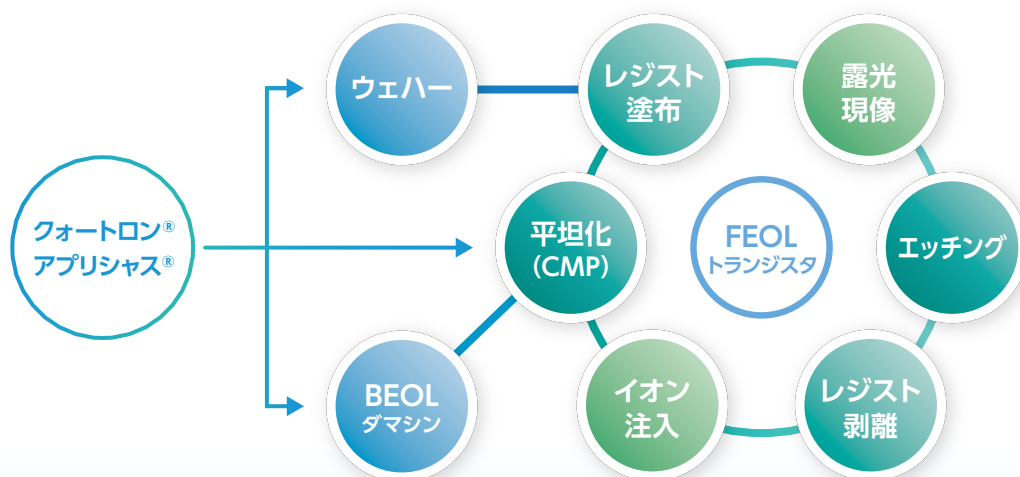
- 外観 <APHA> Appearance <APHA> : ≤ 10
- クエン酸含量 Assay <as Citric acid> : 30wt%
- 比重 <20°C> Specific gravity <20°C> : 1.130
- メタル不純物 Metal impurities : お問い合わせ下さい。
Please contact us



用途

Applications

- FUSOの超高純度マテリアル*1は、半導体の微細化と高集積化のための、最も重要な平坦化 (CMP) プロセスにおいて、究極の平坦性と清浄度の実現に貢献しています
FUSO's Ultra-high-purity materials*1 contribute to achieving ultimate flatness and cleanliness in the CMP process for semiconductor miniaturization and high integration.



*1は、超高純度コロイダルシリカ (フオートロン®) と超高純度クエン酸水溶液 (アプリシヤス®) の事です。
*1=Ultra-high-purity colloidal silica & Ultra-high-purity citric acid solution

荷姿

Packaging

- 20Lクリーンボトル / 200Lクリーンドラム 20L PE bottle / 200L PE drum